

(11)Publication number:

61-218100

(43) Date of publication of application: 27.09.1986

(51)Int.CI.

H05G 1/52 H01J 35/14

(21)Application number: 60-057707

(22)Date of filing:

22.03.1985

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(72)Inventor: ONO KATSUHIRO

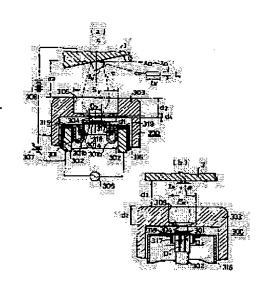
SAKUMA TATSUYA TAKAHASHI HIROSHI

(54) X-RAY TUBE AND X-RAY PHOTOGRAPHING DEVICE UTILIZING SAME

(57) Abstract:

size of focus by variably setting bias voltage in response to the size of focus which is previously set. CONSTITUTION: An anode target 3 and a cathode unit 300 are accommodated in a facing position inside a vacuum envelope of X-ray tube. A directly heated cathode filament 301 is mounted in the cathode unit 300. An electron beam limiting hole 304 is formed in the position faced to the electron emission surface 301a of the cathode filament 301. A focusing groove 305 is installed along the limiting hole 304. The ratio of short side Ix and long side ly of electron beam cross section e0 on the target 3 is adjusted so as to keep 1.4 or less. By increas ing the bias voltage of a bias control power source 307, the focus of an electron lens is moved to the rear of the anode target to increase the size of focus. By increasing the voltage of a cathode heating power source 306, tube current is increased.

PURPOSE: To obtain tube current in response to the



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

許/出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-218100

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)9月27日

H 05 G 1/52 H 01 J 35/14

7046-4C 7301-5C

未請求 発明の数 2 (全13頁) 審査請求

69発明の名称

X線管装置及びそれを用いたX線撮影装置

頤 昭60-57707 到特

願 昭60(1985)3月22日 22出

何発 明 勿発 明 者

勝 弘 小 野 立也 佐久間

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川工場内 川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝堀川工場内

宏 楯 ⑦発 明 者 髙

川崎市幸区堀川町72番地 株式会社東芝堀川工場内

株式会社東芝 の出願 人

川崎市幸区堀川町72番地

武彦 弁理士 鈴江 四代 理

外2名

FP03-0059-00WD-HP **'03.** 5.20 SEARCH REPORT

細

1. 発明の名称

X級管装置及びそれを用いたX級撮影装置 2. 特許請求の範囲

- (1) 真空外囲器内に陽極及び陰極標体が相対 向して設けられ、上記陰極機体は熱電子放出用 の陰極及びその前方に設けられた電子ピーム制 限孔を有する電子ピーム制限手段及びその前方 に設けられた集束溝を有する電子ピーム集束手 段を有し、上記陰極に対して正のパイアス電圧 を電子ピーム制限孔との間に印加してなる電子 凹レンズと上記集束溝が構成する電子凸レンズ との合成された電子レンズの焦点の位置を、上 記パイアス電圧を高くすることによって上記隊 極の表面より後方に移動させて焦点サイズが大 きぐできることを特徴とするX級管装置。
- (2) 上記パイアス電圧を高くすると共に陰極 温度を高くすることによって、焦点サイズが大 きくできると共に管電流が増大できることを特 敬とする特許請求の範囲第1項記載のX級管装

橙。

- 上記正のペイアス電圧と陰極加熱用電源 の電圧を予め設定された関係を保ちながら連動 させ、少なくともそのどちらか一方を希望する 魚点サイズに対応する値に設定することにより、 焦点サイズとそれに対応して許容される管電流 とを自動的に設定し得るようにした特許請求の 範囲第1項及び第2項記載のX線管装置。
- 上記陰極が平板状フィラメントからなる 特許請求の範囲第 1 項乃至第 3 項記載の X 級管 装僧。
- (5) 上記電子ピーム制限手段は実質的に正方 形又は円形又はこれらに近い形状の電子ピーム 制限孔を有し、上記集束溝は長方形又は楕円形 又は実質的にこれに近い形状であり、その長軸 又は長径が陽極ターゲットから照射されるX級 錐の略中心線と上記陰極の中心を含む平面内に 実質的に含まれるように組込まれた特許請求の 範囲第1項乃至4項記載のX級管装置。
 - (6) 上記正のパイアス電圧を高くして焦点サ

イズを大きくした場合に、陰極を充高くし、 管電流を増大するようにした特許請求の範囲第 1項乃至5項配戦のX線管装置。

(7) 真空外囲器内に陽極及び陰極構体が相対 向して設けられ、上記陰極裸体は熱電子放出用 の陰極及びその前方に設けられた電子ピーム制 **限孔を有する電子ピーム制限手段及びその前方** に設けられた集束帯を有する電子ピーム集束手 段を有し、上記陰極に対して正のパイアス電圧 を電子ピーム制限孔との間に印加してなる電子 凹レンズと上記集束溝が構成する電子凸レンズ との合成された電子レンメの焦点の位置を、上 記パイアス電圧を高くすることによって上配陽 板の後方に移動させることによって焦点サイズ が大きくでき、かつ陰極加熱用電源の電圧を高 くすることによって管電流が増大できるX級管 装置と、当該X級管装置から放射されたX線を 検出するためのX級検出器と、当該X級検出器 の出力に応じて上記X級管装置のパイアス観圧 と陰極加熱用電源の電圧を制御する制御回路と

従来一般のX級管の陰極標体2は第9図に示すように構成され、集東電極102が配極101が配極フィラメント101が配極で大力を監視である。との陰極フィラメント101が東京電極102に大力の大力を発展である。とは関極102に乗点級101が東京電極102に乗点級20位とされる。のでは、104は陰極フィラメント101の側面に近いのは、104は陰極フィラメント101の側面に近いのはなれた電子の軌跡を表わしている。

ところで上記従来の陰極標体2においては、陰極フィラメント 1 0 1 をほぼ温度制限領域で使用するため、陰極フィラメント 1 0 1 の 近傍の電界を強くする目的で陰極の一部を集束電極 1 0 2 の中に突出させている。このため陰極フィラメント 1 0 1 の 1 0 3 で示すように陰極フィラメント 1 0 1 の

を具備し、常に最適の無数サイズ及び管電流で 撮影できるようにしたことを特徴とするX級扱 影装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

この発明は、被検体の種類、大きさに応じて 必要な任意の大きさの集点を得ることができ、 無点の大きさに応じた必要な任意の大きさの管 電流を得ることができるX銀管装置及びそれを 利用したX級撮影装置に関する。

[発明の技術的背景とその問題点]

一般にX級管装置は例えばX級診断として短 療用に利用されているが、胃の検診などの場合 には従来第8図に示すようなX級管が用いる。 なのX級管はいわゆる回転陽極型とい われるもので、真空外囲器1内に陰極構体2 われるもので、すな外囲器増軸から偏心しとい 全形陽極ターケット3が管軸から偏心しる向 配設されている。そして陽極ターゲットは ステータ4により電磁影等で回転駆動されるロ ータ5により回転するようになっている。

中央でよくらんだ形となり、陰極フィララとなり、陰極フィララとは間である。 なま 子 1 0 5 ととなる。 なま 子 1 0 5 ととなる。 なま 子 1 0 6 ととなる。 なま 中央 市方に向り電子 1 0 4 とを 下方に向り電子 1 0 4 とを 下方になる。 なま できなく、 図示したようにを発来させた位置では、 図示したように変換性の電子強度分布 1 0 7 を示す。

ところが上記のように、陰極フィラメント 101から放出された電子を集束電極102に よって十分小さく集束できないので、陽極ター ゲット3の位置で小さな魚点を得るためには、 小さな陰極を用いる必要がある。従って、陰極 温度を高めないと十分な高密度の電子を得ることができず、陰極フィラメント101の信頼性 に問題があった。

又、陽極ターゲット3の位置での電子の進行 方向が揃わないため、微小焦点が得られず、ま た電子分布にシャープさがなく、所望した電子

独開昭 61-218100 (3)

分布を得ることができない。 高解像を得ることと、陽極ターゲット3上で の電子入射による温度上昇の最高値を低立させる。 ことができない。 こととを両立からない。 るかできない。 るから発生するX級によって投影画像を作るのから発生するX級によって投影画像を作るのが、 合い、解像度の増大と対するのできない。 となり、十分に鮮明な画像を得ることができない。

との欠点を除去する方法としては、平板状の 陰福フィラメントを使用することが考えられる。

この例として特開昭 5 5 - 6 8 0 5 6 号公報 に開示される提案がある。

このよりな帯状平板からなる陰極フィラメントを有する第10図の従来例について述べる。 同図中の符号201は帯状平板からなり口状に 形成された陰極フィラメントで、フィラメント 支柱(図示せず)に取付けられており、通電に より直熱され熱電子を放出する。202は集束 漆の深さ日が浅い集束電極であり、上記陰極フ

又、集束電極をフィラメントと同電位とした上で、より一層集束効果を持たせるために集束電極202の深さ日を大きくして1を小さくする場合には、陰極フィラメント201の近傍の電界が弱くなり、空間電荷制限状態となって陽低位によって電流値が変化する。又、陽極電圧 Va が30 kV 程度では、電流値が10 mA 以上とれない場合がある。

なお、集束電極 2 0 2 又は少し前方に浅い集 束幣をもつ電極を置きこれに陰極フィラメント 4 ラメント 2 0 1 から きた電子を集束する。
2 0 3 は集束電極 2 0 2 の近傍の等電位曲線である。 2 0 8 で示す陽極ターゲットは陰極フィラメント 2 0 1 及び集束電極 2 0 2 に対して正の高電位に保たれ、その位置は集束電極 2 0 2 の電子レンズの焦点距離 1 と等しくしてある。ところがこの従来例では、以下に述べる欠点

を有している。

201に対して正のパイアス電圧を印加する例もあるが、との場合には、陰極フィラメントの長手方向(第10図と直角の方向)における電子ピームの集束性が悪くなることが考えられる。もっとも、前記公開公報に示される技術は焦点形状の相似的変化を得る目的での実現方策は何ら示されていない。

この例では、陰極フィラメントは特開昭 5 5 - 6 8 0 5 6 号公報の第 9 図乃至第 1 1 図に示されたように、実質的に細長い熱電子放出面を有しており、この例では特開昭 5 9 - 9 4 3 4 8 号公報に示されるように、陰極フィラメントの長手方向と短手方向に独立した別々のパイプス電圧を印加しないと、X 線焦点の大きされる。

無点形状を一定に保って異なる大きさの焦点を得るための従来例として、特開昭 5 9 - 9 4 3 4 8 号公報に記載された例がある。 これは焦点の長さ方向、幅方向に対応する直交した

2 方向に独立して電圧を与える。 には のでは、 ののに独立して電圧を与えなっている。 に は ののでは、 ない ののでは、 の

(発明の目的)

この発明の目的は、X級の服射方向から見た X級焦点の形状が実質的に円形又は正方形、又 は長手方向の長さが短手方向の長さの1.4倍 以下の長方形又は楕円形又はこれらに近い形を 保ち乍ら、1つのパイアス電圧を予め設定され た焦点サイズに対応する値に可変,設定するこ とにより、大きな範囲例えば 0.1 =以下から 1.5

ことを特徴とするX線管装置であり、更に上記の正のパイアス電圧と、上記の路極加熱用電源の電圧を予め設定された関係を保ち乍ら連動させ、少なくともそのどちらか一方を希望するなが、少なくともそのどちらかでしている。 点サイズに対応する値に設定することにでする。 点サイズとそれに対応して許容される管電流の最大値とを自動的に設定し得るようにしたことを特徴とするX線管装置である。

又、との発明は上記のX級管装置と、このX級管装置から放射されたX級を検出するためのX級検出器と、このX級検出器の出力に応じて上記X級管装置のベイアス電圧と陰低加熱用電源の電圧を制御する制御回路とを具備し、常に成遊の焦点サイズ及び管電流で撮影できるようにしたX級撮影装置である。

〔発明の実施例〕

この発明を例えば陽極電圧 1 2 0 kV、陽極電流が 1 0 mA から 1 0 0 0 mA まで変えられ、 X 線焦点が 5 0 μm 乃至 1 mm の範囲を変えられる X 級管に適用した場合を例に示す。 これは第 1 図(a),

一以上で、X線焦点の大き環射条件に合う任意の大きさに変えられ、而もその焦点サイズに対応して管電流を0~1000mA程度の大きな範囲に可変,設定できる万能焦点を有するX線管装置及びそれを用いたX線撮影装置を提供することである。

〔発明の概要〕

(b),(c),(d),(e)に示すように構成され、X線管 の図示しない真空外囲器内に陽極ターゲット3 及びこれに対向して陰極標体300が設けられ ている。との陰極存体は、直熱型陰極フィラメ ント301がフィラメント支柱302,302 に取付けられている。との場合、陰極フィラメ ント301は第2図(a)化示すよりに切欠きを有 する帯状平板、例えば幅 De が約10 m で、厚さ が 0.03 = 程度のタングステン等の重金属の薄 板からなり、中央部が電子放射面301mとな るように平坦に形成され、その両側は略頂角に 折曲げられて脚部となり、さらにU字状に曲げ られて折返し部301b,301bが形成され、 各端部301c、301cは外方へ略直角に折 曲げられ上記電子放射面301mに近い高さの ところでフィラメント支柱302,302に電 子ピーム溶接等によって取付けられ電気的に接 焼されている。

上記フィラメント支柱 3 0 2 , 3 0 2 には、 絶縁物 3 0 2 a , 3 0 2 a を介してフィラメン

とのよりな陰極フィラメント301を取囲むように、円形カップ状の電子ピーム整形電極303が配散され、この電子ピーム整形電極303に上記フィラメント支柱302が絶縁性支持体(図示せず)を介して固定されている。電子ピーム整形電極303には、上記陰極フィラメント301の電子放射面301。に対向して、電子ピーム制限孔304が形成されている。との電子ピーム制限孔304は、上

にシールド複体 3 1 6 , 3 1 7 , 3 1 8 が取付けられている。尚、これらのうち、一部分は省略してもよい。これらのシールド標体 3 1 6 . 3 1 7 , 5 1 8 は、フィラメント支柱 3 0 2 の一方と同電位又は近い電位に保たれており、他方のフィラメント支柱 3 0 2 とから絶録されている。尚、シールド標体 3 1 6 , 3 1 7 , 318は、フィラメント支柱 3 0 2 の片方に機械的に固定すると都合がよい。

又、第1図(๑)に示すように、上配陰極フィラメント301はフィラメント支柱302と他の例えば Moからなる金属片319とで挟み、この金属片319の上方から電子ピーム裕接又はレーザピーム裕接を行なって製作すると、陰極フィラメント301とフィラメント支柱302とが広い面積で接合され、電気抵抗及び熱抵抗が小さくなり、局部的な加熱が防止される。

さて、陽極ターゲット 3 が、ターゲット面と X 線を取り出す方向の X 線放射軸 X との交わる 角度を θ とする (一般的に θ は 7° ~ 2 0° であ

記電子放射面 3 0 1 || 面積より小さい面積の 例えば正方形又は円形又はこれに近い形にして、 電子放射面301 ■の約0.7 ■ (寸法41)前 方に位置しており、電子放射面301 ● 側の閉 口面は電子放射面3018と実質的に平行とな っている。このような電子ピーム制限孔304 に沿って、更に集束構305が電子ピーム整形 電極303に連設されている。との集束溝 305 は上記電子ピーム制限孔304より径大な例え は長方形にして、電子ピーム制限孔304、電 子放射面3018と共に同軸的に形成され深さ a。が十分探い寸法に形成されている。そして 集束溝305の底面は制限孔304にかけてテ ーペ状に形成されている。このテーペ面の軸(c) 方向に沿り寸法は深さる。 に対して数分の1以 下のわずかな寸法となるように形成されている。

又、上記陰極フィラメント301のうち、電子放出面301 & 以外の部分から出て来る熱電子による電子ピーム整形電極30 & の過熱を防止するために、陰極フィラメント301の周囲

る)。又、ターケット面上の電子ピーム断面形状 e。の短辺を lx、 長辺を ly とする。そして X 線放射軸方向からみた魚点形状 X が、 当該分野で広く窓められているように 長辺と短辺との比が 1.4 以下に保たれるようにする場合を考える。 この比が 1.0 となれば魚点形状が正方形であり、空間解像度を良くすると云う点では最も好ましい状態である。そのようになるために、 ターゲット面上の電子ピーム射突面形状が次の条件を満足するように数定される。

$$\frac{\ell_y}{\ell_z} = \frac{1}{\sin \theta} \qquad \cdots (1)$$

なお、上記のように X 級放射軸方向からみた焦点形状は、短,長辺比が約 1.4 まで許容されるので、ビーム焦点 e.の長,短辺比は次の範囲にあれば十分である。

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sin \theta} \leq \frac{\ell_{y}}{\ell_{x}} \leq \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sin \theta} \qquad \cdots (2)$$

そして所定ピーム電流において最小の焦点 (例えば一辺が 5 0 μm)を得るとき、短辺又は 短径方向の電子ピームのピーム。ストナなわち電子ピーム e の断面寸法が最小となる位置が丁度ターゲット面に一致するように形成されている。なお、電子ピーム e はピームウェストの下流では電子の相互反発で次第に広がり、断面寸法が増大してゆく。なおピーム無点形状の長手方向がX級放射軸Xと一致する方向にする。

又、陰値フィラメント 301 に対して正のパイアス電圧を上記電子ピーム制限孔 304 に印加して、より大きな焦点を得る場合には、ピームウエストの位置は上記ターゲット 3 の後方に位置するようになる。そして、より大きなパイアス電圧に対して、より後方にピームウエストが移動し、 ℓ_x 、 ℓ_y が式(2)を保ち乍ら大きくなる。

今、 ly/lx が式(2)内のある値 k が保たれて、 それぞれの大きさが変化する場合を考える。 こ のとき、 k を定数として

$$\ell_y = k \cdot \ell_x \qquad \cdots (3)$$

となる。

が増大する。管電圧が一定の場合には、管電流が増せることを意味する。このために、例えば陰極加熱用電源の電圧を高めることにより、陰極温度を高め、熱電子放出量を増大させるるとが必要である。このとき、もし Va が低くなる ととにより、無点サイズ(~&x)が大きくなるように設計されてかれば、電流が増大することといることにより、上記陰極301と上記電子ピーム制限孔304とが空間電荷で電流が増大できない。

しかるに、この発明を採用すれば、焦点サイズ (~8x)が大きい場合には Va が高いので、陰極温度を上昇することにより容易に管電流を増すことができ、いつも式(5)の入力限度一杯の状態で使用することができ、極めて有効である。

この発明を採用すれば、第3図に示すX級撮影装置のように、被写体401の大きさ、材質に応じたX級検出器402の出力を比較器403に入力し、必要なX級出力が得られるようにパ

回転陽極型 X 線管の ステ製/界について考える。 よく知られたように、回転周波数 f(1/8)で回転しているターゲットに入力可能な オワー P (W) は次式で表わされる。

$$P = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\rho \cdot C \cdot \lambda \cdot R \cdot f} \times \Delta T \times \ell_{\gamma} \times \ell_{x}^{\frac{1}{2}} \cdots (4)$$

ことで、ターケット上でのピームの形状は長さが ℓy で、ターケットの回転方向の幅が ℓx の長方形であると考えた。又、 4Tは焦点近傍でのターゲット表面の盈度上昇 (d•g),ρ,C, λ はターゲット材の密度、比熱、熱伝導率であり、 R は電子ピームがターケットに入射する位置と回転中心との距離である。式(3)を式(4)に代入することにより

$$P = K \ell_x^{\frac{3}{2}} \qquad \cdots (5)$$

を得る。但し、Kは式(4)に含まれる定数。

従って、上記のようにパイアス電圧 V_a を高くして、式(3) を保ち乍ら焦点サイズ ($\sim \ell_x$) を増した場合に、式(5) で示されるように入力パワー

イアス電源 ℓ 0 ℓ の電圧 V_3 及び陰極加熱用電源 3 0 ℓ の電圧を予め設定された関係で自動的に 決めることにより、どんな被写体であっても常に最適の条件に自動的に設定することができる。 次に、どのような構造にすれば、式(3) を保ち

乍らその大きさが変えられるかについて述べる。

今、第4図に示すように陰極フィラメント 301と電子ピーム制限孔 304とで作られる 凹レンズの長手方向及び短手方向の無点距離を それぞれ f_{y1} , f_{x1} とし、集束帯 306の長手 方向及び短手方向の無点距離をそれぞれ f_{y2} , f_{x2} とする。 D_y , D_x は電子ピーム制限孔 304 の長手方向及び短手方向の長さであり、 d_f はレンズ間の距離である。

第 4 図から ℓ_y/ℓ_x を求め、これが、陰極フィラメント 3 0 1 と電子ピーム制限孔 3 0 4 との間に印加されるパイアス電圧 V_s に関係せず、一定であることが好ましい。 ℓ_y/ℓ_x を V_s で数分し、その値が V_a , f_{x1} , f_{y1} に関係せず常に近似的に 0 になるためには、 f_{y1} , f_{x2} 、 f_{x2} , f_{y2} ,

fx: ≈d,であることを考慮すると

$$\frac{\mathrm{d}f_{x1}}{\mathrm{d}V_{y}} = \frac{\mathrm{d}f_{y1}}{\mathrm{d}V_{y}}$$

$$f_{x1} = f_{y1}$$
(6)

てあればよい。

これが成立する場合は、電圧 V_B による電界強度分布が、電子 V_B による電界強度分布が、電子 V_B の間で、長手方向 V_B と短手方向 V_B とで等しくなる場合である。換言すれば、上記した構造で V_B V_B の場合となる。

この場合、集束溝 3 0 5 の長手方向及び幅方向の長さをぞれぞれ S_y , S_x とすると、式(2) の関係を満す S_y , S_x の範囲を計算機により実験的に求めると、

$$1 < \frac{8_y}{S_x} \le \frac{2}{\sin \theta} \qquad \cdots (7)$$

であることが判った。

第1図の実施例では集束構305の課さ寸法 d,は、製作が容易となるように×方向にもッ方

の最小の大きさは、短辺 ℓ_x が約50 μ m、長辺 ℓ_y が約180 μ m となり、ターゲット角度が 16°の場合に X 銀放射軸 X の方向からみた実効 焦点 X 。 は一辺が約50 μ m のほぼ正方形となり、 均等な電子密度分布が得られた。

また、ペイアス電位を 5 0 V から 1 0 0 0 V の範囲で変化することにより焦点形状をほぼ相似的にして大きさを一辺が約 5 0 mm から約 1 mm の寸法まで変化させることができた。

しかも陽極電圧を最大 150 kV、陽極電流を 焦点の大きさに応じてフィラメント電圧 306を変えることにより最大 1000 mA までの範囲 で使用する X 級管に適用して、実効焦点を長, 短辺比が約 1.4 以下にとどめることができた。 パイアス電位と電子ピーム焦点の短辺 ℓ_x 、長辺 ℓ_y の関係は第 5 図に示すようになり、 X 級実効 焦点 X 。 の辺の比はおよそ 1.4 以下にとどめる ことができる。

上記実施例の電子ピーム集東状態を電子計算 機によるシミュレーションの結果を第6図に示 . 向にも等しい寸法に $_{3.5}$ $_{5.5$

$$0.5 \leq \frac{d_s}{d_s} \leq 3.5$$

を満足するようにしている。しかしながら、式 切が成立する範囲で d。をもっと大きくすること は、差支えない。

そしてフィラメント電源306から加熱電力を与え低熱する。またたフィラメントに対してピーム整形電極303に正の50~1000Vの範囲を可変できるパイアス電値を与え、さらでである。これでであるのとではよってパイアス電位が約20kV程度の形を電によってパイアス電位が約200V付近で電子によっての短手方向のピームウエストがターゲット面に合致する。

そしてターケット面上の電子ピーム焦点 Bo

して説明する。即ち、第6図は最小無点時の第1図(b)に相当する断面図である。そして、既述のように陰極フィラメント301は幅が略10種股で、厚さが0.03ma程度のタングステン準板からできており、フィラメント支柱302を通して通電され加熱される。陰極フィラメント301の表面から放出された熱電子は、電子ビーム制限孔304に到達する。

この際、陰極フィラメント301の表面と電子ピーム制限孔304の表面が略平行となっているため、その間の等電位曲級310は略平行となり、電子ピーム制限孔304の端部を通る電子軌道をあまり乱さない。又、陰極フィラメント301の端部及び側面より出た電子312は電子ピーム制限孔304の壁に吸収され、集東溝305に入らない。

従って、陰極フィラメント301の中央部よ

り出たフリンジング効果を含まる。電子ピーム のみ関極ターゲット3に達することになる。電 子ピーム制限孔301と陰極フィラメント301 の距離 d、は、陰極フィラメント 3 0 1 の表面か ら出た電子がパイアス電圧によって温度制限領 娘で動作するように決められている。従って、 電子ピーム制限孔304を通過する電子の量は、 陰極フィラメント301の温度のみによって決 まり、陽極ターゲット3上での電子密度分布の 大きさは、パイアス電圧によって電流値と独立 に可変できるようになっている。電子ピーム側 限孔304によって制限された電子312は内 壁313を加熱するが、内壁313は電子ピー ム整形電極303の放射方向にテーパ状に厚く なっており、十分熱伝導を良くして局部過熱と ならない。電子ピーム側限孔304を通過した 電子は、距離 d wを通過する間に、その間の凹レ ンメ作用によって拡散させられるが、その電子 ピーム密度は極めて均一となっている。との電 子ピームは、十分深くて強い凸レンズ作用を有

電子のみを加速するため、収差の少ないエッジがシャープな任意の大きさの焦点を得ることができる。又、陰極フィラメント301の側面から出た電子ピームが、電子ピーム制限孔304 にてカットされるため、剛焦点を生じない。

 する集束溝305によった。 集束され、短径、 長色の両方の寸法が式(2)を満たすよりになって いる。

又、集束溝305はその内部の等電位曲線 314が中央部の電子軌跡315と端部の電子 軌跡311で収差をほとんど生じない。

以上、第1図(b)に示す短手方向について述べたが、第1図(a)に示す長手方向でも同様の動作が得られる。

[発明の効果]

との発明によれば、次のような優れた効果が 得られる。

- ① 焦点サイズが被写体の大きさや材質に応 じて任意の大きさに可変でき、大きな焦点に対 しては十分大きな管電流を得ることができる。
- ② X 級焦点の形状を常に径ぼ一定に保ちながら、その大きさをただ1つのパイアス電圧の制御によって制御できる。そして帰極電流を増大しても焦点形状が悪化しない。
 - ③ 陰極フィラメント301の中央部からの

面301 Bの膨張は脚部の折返し部301 b。 301 bで吸収されるため、弯曲することはない。更に、脚部の強度が十分あり、自身の重量が少ないため、共振周波数が高くなり外部振動によるゆれも少ない。このようにして、電子集束特性を常に良好に保つことができる。

〔発明の変形例〕

 上記した関係はパイアス電圧等の定案件を変えた場合にもほぼ円形に保たれる。

尚、上記実施例及び変形例において、陰極フィラメント301の脚部の幅は、電子放出面301aよりも広くてもよい。

又、電子ピーム制限孔304,307と集束 第305,308とは必ずしも一体構造である 必要はない。

又、陰極フィラメント301の電子放出面301 mの幅は、電子ピーム制限孔304。 307の幅よりも狭くても、上記と同様の効果を持たせることができる。

又、管電流が変化した場合に、それに対応してパイアス電圧を変えることによって、管電流の変化にも拘らず、所望の焦点の大きさを得る ことができる。

又、この実施例では、電子ピーム制限孔304 と集束簿305を一体構造の電子ピーム整形電 値303内に設けているが、これらを機械的に 分離しても良いことは勿論であるし、これらの

第5図はこの発明のXX設置によって、 20回にというでは、 20回にというでは、 20回にというでは、 20回にというでは、 20回にというでは、 20回にというでは、 20回には、 20回にはは、 20回にはは、 20回にはは、 20回にはは、 20回にはは、 20回には、 20回にはは、 20回にははははははは、 2

間に他のパイプス電圧を印加しても良いことは
勿論である。

又、陰極として、パリウム含浸カソード等の 傍熱形のものを使用しても良いことは勿論であ る。

又、陰極フィラメント 3 0 1 の表面を曲面に しても、同様の効果を持たせるととはできる。

又、熱電子放出面 3 0 1 a を正方形あるいは 円形にしても良いことは勿論である。

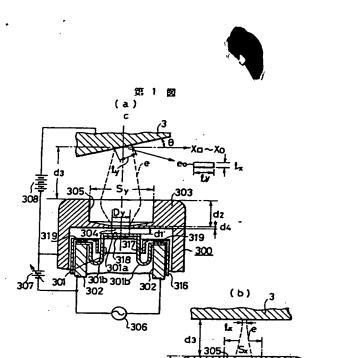
又、陰極フィラメントは分割のない平板でで さていても良いことは勿論である。

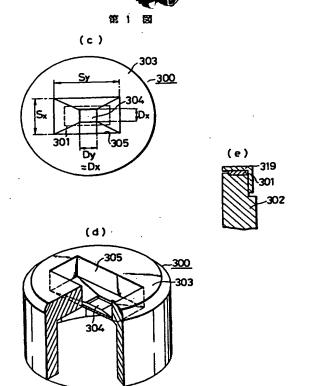
4.図面の簡単な説明

第1図(a)~(a)はとの発明の一実施例に係る X 継管装置の要部(陰極標体)を示す断面図、平 面図、斜視図、断面図、第2図(a),(b),(c)はこ の発明で用いる陰極フィラメントを示す組立平 面図、斜視図、断面図、第3図はこの発明の一 実施例に係る X 銀撮影装置を示すプロック級 第4図(a),(b)はこの発明の X 級管装置における 短手方向及び長手方向の集束状態を示す 2図、

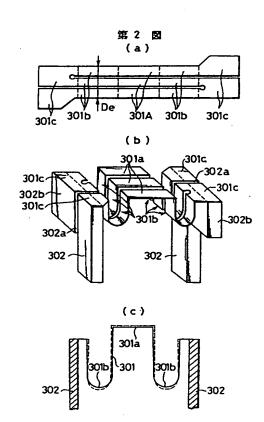
404…オイアス電源。

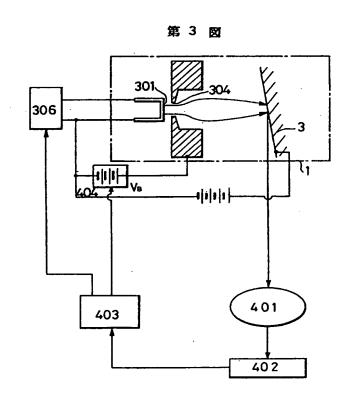
出額人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





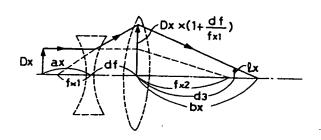
附昭 61-218100 (10)

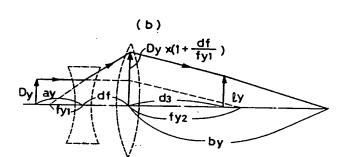


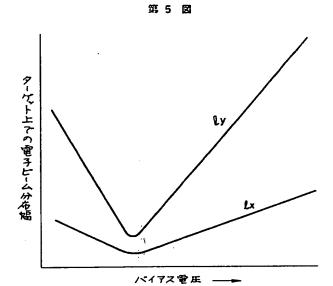


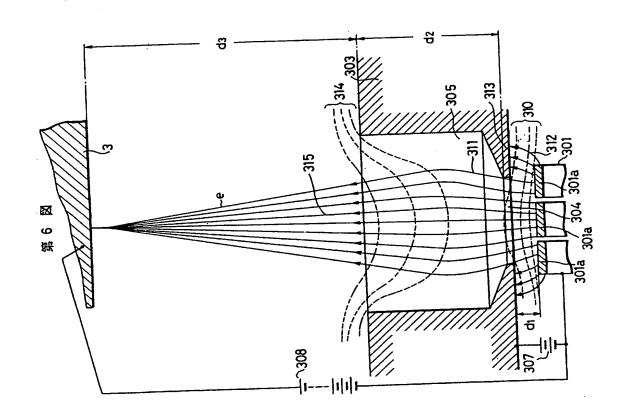


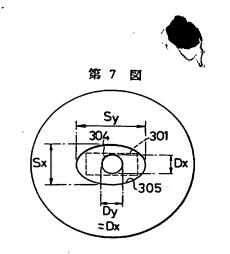
第4 図 (a)

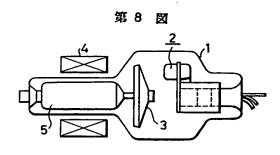


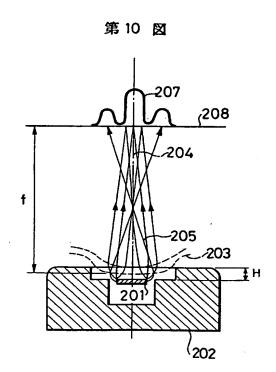


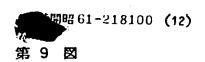


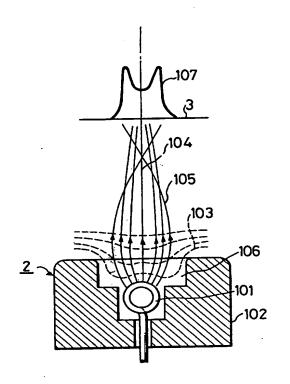




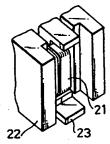


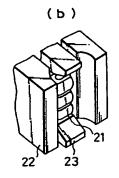


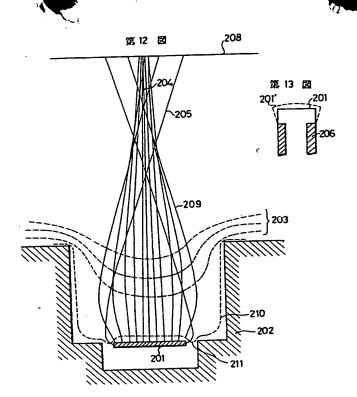












This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
■ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.